BL20XU

機械構造用高強度鋼の超長寿命域における 疲労欠陥のX線CTによる検出

実験責任者 株式会社デンソー 材料技術部 第6材料技術室 宮本 宣幸

共同実験者 名古屋大学 工学部 秋庭 義明 中村 亜有子

1. 緒言

近年における機械構造物の延命化や,操業の高速度化に伴い,超長寿命域(荷重の繰返しが 10⁹回以上)での高精度な疲労特性の把握が必要となってきた.超長寿命域での破壊形態は,従 来の表面起点型とは異なり,内部の欠陥を破壊起点とすることから,その検出は極めて困難であ る.そこで,SPring-8 での高エネルギーX線を利用した高精度なX線CTを適用することが可能 であれば,十分な精度で内部のき裂が検出でき,内部き裂の発生条件および内部き裂の進展機構 が明らかにできる可能性があるものと考える.

2005B 期における測定では,最小直径 φ1.2mm の JIS SUJ2 試験片を疲労試験に供試した後, BL20XU にて X 線エネルギ 60keV,回転角度 0.2deg (透過像 900 枚),露光時間 1.2sec の条件で CT 撮影を実施した結果,約 10μm の介在物は同定できたものの,微小内部き裂 (ファセットき 裂)の測定はできなかった.

そこで今回は、より大きな介在物を内在するクロムモリブデン鋼(SCM435) 試験片を最小直 径 φ0.7 にまで細径化することにより X 線エネルギを 37.7keV とし CT 撮影を行った.その際、 各種応力レベルにて疲労試験を実施することにより内部疲労き裂の発生限界応力(疲労限度)の 存在確認を試みた.

2. 実験方法

2.1 材料および試験片

供試材はクロムモリブデン鋼 JIS SCM435 (化学成分 [mass%]: Fe96.757,C0.99,Si0.18, Mn0.4,Cu0.13,Ni0.09,Cr1.4,他 0.053) である. Fig.1 に試験片形状を示す. すべての試験片表面 は,放電加工による精加工をした後,エメリー紙で#240 から#2000 まで研磨した. 最後に 1µm と 0.3µm のアルミナでバフ研磨を施し,鏡面に仕上げた. なお,本研究では内部介在 物を起点としたき裂を観察することを目的としているため,研磨による残留応力の除去は 行っていない. X線回折装置 (Mac Science, M21X) を用いて研磨後の試験片表面の残留応 力を測定した結果,約 900MPa の圧縮残留応力が導入されていた.

2.2 疲労試験

疲労試験は超音波疲労試験機USF2000を用いて実施した. 試験機をハッチ横に設置することにより,任意の繰返し数に て疲労試験を中断し,適宜CT撮影を実施した.なお,試験 はすべて室温,大気中で行った.

疲労試験の応力条件および CT 撮影に供試する繰返し数 は、あらかじめ得た疲労寿命線図を基に、振幅応力 $\sigma_a =$ 901MPa に対し、5×10⁵、1×10⁶、2×10⁶、3×10⁶、5×10⁶、 1×10⁷、2×10⁷、3×10⁷、4×10⁷とした.



Fig.1 Dimension of specimen

2.3 CT 撮影

SPring-8 のビームライン BL20XU にて, 試験片 中央部分の CT 撮影を行った. エネルギーは 37.7keV である. 試験片を 0.12deg ずつ回転させ透 過像を撮影し, 各ステップ角度における透過像を 再構成させることによって, 2000pixel × 2000pixel ×1311pixel の 3 次元の pixel の集合体を得た. この ときの 1 pixel あたりの寸法は 0.47µm である.

上述したように,疲労試験を中断した試験片を適 宜, CT 撮影に供試した. なお,微小内部き裂の開 口量は極めてわずかである事が推察されるため, 一部の試験条件に対しては,専用冶具を用いて引 張予荷重を負荷した状態での CT 撮影も実施した. 専用冶具の概略図を Fig.2 に示す.



Fig.2 Extension apparatus

3. 実験結果および考察

3.1 SEM 観察結果

後述する CT 撮影結果の比較検証のため、CT 撮影を実施した試験片に対し、そのまま破断するまで疲労試験を継続した($\sigma_a=901$ MPa, $N_f=4.7 \times 10^7$ cycle にて破断). 破面写真を Fig.3 に示す. なお、破面観察には走査型電子顕微鏡 (SEM, JEOL 製 JSM-6330F)を用いた.

疲労破壊の起点(Fig.3(a)中の領域 A 内)を拡大した(b)から明らかなように,起点部には 5-10µm 程度の介在物が認められた.さらに,介在物周り(特に介在物右側)にはファセッ ト破面(微小内部き裂)が認められた.



Fig.3 SEM image of fracture surface (σ_a =901 MPa, N_f =4.7×10⁷ cycle)

3.2 CT 撮影結果

Fig.4 にサイクル数 *N*=4×10⁷(破断前)における CT 撮影結果を示す. Fig.4 の断面層の位置は Fig.3 の破面位置に対応している.

破壊起点となった介在物が, CT 断面像に存在することが確認できる (Fig.4(a)の領域 B 内). しかし, Fig.3 の SEM 写真で認められたファセット領域は確認することができなかった.

また,応力振幅 σ_a = 850MPa,繰返し数 N=1×10⁸ サイクルまで疲労試験を行った別の試験 片に対し,Fig.2 の引張冶具を用いて予荷重を負荷した状態での CT 撮影も実施したが,Fig. 4 と同様,ファセット領域,すなわち,微小内部き裂の撮影はできなかった.

4. 結言

今回の BL20XU を用いて,試験片最小直径を φ0.7mm とより細くしたクロムマンガン鋼 を用いることで,放射光エネルギーを 37.7keV として微小内部き裂の CT 撮影を試みた結果,前回(2005B 期)よりさらに小さい 5μm の介在物を同定することができたが,介在物周り に認められるファセットき裂は観察することができず,今後の課題である.



